

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 277 回委員会議事録

1. 日 時：平成 29 年 2 月 20 日 (月) 12:30-12:45

2. 場 所：京都テルサ 東館 3 階 B・C 会議室

3. 出席者：田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 多賀康君 (中部大学), 浅野種正 (九州大学), 斎藤伸 (東北大学), 藤原康文 (大阪大学), 宮崎誠一 (名古屋大学), 森本章治 (金沢大学), 井上和裕 (㈱村田製作所), 鈴木寿弘 (㈱アルバック), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 林司 (日新電機㈱), 原直樹 (㈱富士通研究所), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 金原粲 (東京大学), 安田幸夫 (東北大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 大泊巖 (早稲田大学), 権田俊一 (大阪大学), 霜垣幸浩 (東京大学), 堀勝 (名古屋大学), 吉川明彦 (千葉大学), 関淳志 (旭硝子㈱), 潮嘉二郎 (㈱ニコン), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 後藤広将 (旭化成エレクトロニクス㈱), 辻野学 (凸版印刷㈱), 濱村浩孝 (㈱日立製作所), 古川彰彦 (三菱電機㈱), 横田嘉宏 (㈱コベルコ科研)

4. 配布資料

(1) 第 276 回委員会議事録

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎審議事項

1. 2017 年 4 月研究会

森本委員より、4 月研究会の予定が説明された。

➤ 研究会テーマ「低温・高速成膜：WG1, 2, 4」

日程：2017 年 4 月 28 日 (金)

委員会：12:00-13:00 (昼食付き)

研究会：13:00-17:30

場所：東京都立産業技術研究センター

委員会・研究会：5 階 531 会議室

2. 2017 年 6 月研究会

林委員より、6 月研究会の予定が説明された。

➤ 研究会テーマ「化合物半導体エネルギー・光デバイス：WG1, 162 委員会と共催」

日程：2017 年 6 月 30 日 (金)

委員会：12:00-13:00 (昼食付き)

研究会：13:00-17:30

場所：京都テルサ

委員会・研究会：東館 3 階 B・C 会議室

3. 薄膜工学セミナー2017 (配布資料 28-5-4)

大見委員より、7 月の薄膜工学セミナーの予定が説明された。

日程：2017年7月28日（金）～29日（土）

場所：キャンパスイノベーションセンター東京 1階国際会議室

4. 委員の交代・退任

大見委員より、下記の委員の交代と退任が報告された。

[交代]

(株)コベルコ科研 退任：田口 秀幸、就任：横田 嘉宏

[退任]

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 退任：本多 順一

以上